











MicroPatent® PatSearch Fulltext: Record 1 of 1

Reference: YK Search scope: US Granted US Applications EP-A EP-B WO JP (bibliographic data only) Years: 1981-2007

Application No.: 05228350

Order/Download Family Lockup Legal Status

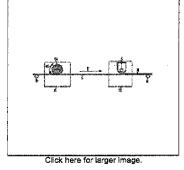
Go to first matching text

JP7065362 A PRODUCTION OF MAGNETIC RECORDING MEDIUM TDK CORP

Abstract:

PURPOSE: To efficiently and surely remove foreign matter causing streaky coating and to produce a magnetic recording medium almost free from coating defects

CONSTITUTION: When a magnetic recording medium is produced through at least a process for forming a magnetic film 2 on a nonmagnetic substrate 1, this 2 on a normagnetic substrate 1, tims substrate 1 is cleaned by contact with a rotating roll 31 and/or a cleaning member 32. At least the contact surface of the roll 31 is made of an adhesive material and that of the member 32 is made of a porous polymer. The magnetic film 2 is then formed.



COPYRIGHT: (C)1995,JPO&Japio

Inventor(s):
UCHIDA MASATOSHI
TOKUDA NORIMICHI
OOSAWA YOSHIHISA
HOSOGAYA RYUJI

Application No. JP1993228350A Filed 19930820 Published 19950310

Original IPC(1-7): G11B000584

Current IPC-R	<u>.</u>	
Advanced	Invention	additional

	C23C000402 20060101	
	invention	additional
	B05D000125 :200G0101	
	B05D000312 20060101	
Core	B08B000102 20060101	
55,5	B08B000700 20060101	
	6286001402 20060571	
	G23G000402 20060101	
	G1:B000584 20060101	

Priority: JP1993228360A 19930820

Patents Citing This One No US, EP, or WO patent/search reports have cited this patent.

No data available



For further information, please contact: Technical Support | Billing | Sales | General Information









MicroPatent® PatSearch FullText: Record 1 of 1

Family of JP7065362A

How It Works

MicroPatent® Family Lookup

tage	1 Fate	ent Family = C	xelomo		Prior	ities and Application	is .	
	cc	Decument - Number	KĐ	Publication — — Date	GC	- Application or - Priority Number	КĐ	Application or Priority Date
	DE	4429472	A1	19950223	DE JP	4429472 1993228350	A A	19940819 19930820
	JP	3431222	В2	20030728	JР	1993228350	Α	19930820
P	JP	7065362	Α	19950310	JP	1993228350	Α	19930820
	US	5415889	Α	19950516	US	1994293211 1993228350	A A	1994D819 19930820

4 Publications found.

Information on the left side of the table relates to publication number, kind, and date; information on the right covers the corresponding application and priority data for each publication.

Legend: CC=Country Code KD=Kind (Publication kind can differ from application/priority kind.)

Order Selected Documents

Display the Extended Patent Family

Copyright © 2004, MicroPatent, LLC. The contents of this page are the property of MicroPatent, LLC including without limitation all taxt, html, asp, javascript and xml, All rights herein are reserved to the owner and this page cannot be reproduced without the express permission of the owner.











For further information, please contact: Technical Support | Billing | Sales | General Information

(19)日本国特許庁(JP)

四公開特許公報(A)

(i1)特許出願公開番号

(43)公開日 平成7年(1995)3月10日

特開平7-65362

(51) Int. C I. 6 G I I B 5/84 識別記号 庁内整理番号 Z 7303-5D FI

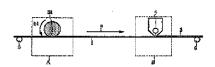
技術表示簡所

	理査請求 未請求 請求項の数 5	FD	(全5頁)
(21)出願番号	特願平5~228350	(71) 出原	
(22)出願日	平成5年(1993)8月20日	(11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	ティーディーケイ株式会社 東京都中央区日本橋1丁目18番1号
		(72)発	月者 内田 政利 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー ディーケイ株式会社内
	-	(72)発明	
		(72) 発明	ディーケイ株式会社内 月者 大澤 義比佐
			東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティー ディーケイ株式会社内
		(74)代廷	人 弁理士 阿部 美次郎

(54) 【発明の名称】磁気記録媒体の製造方法

(57) 【要約】 【目的】塗布スジの原因となる異物を効率よく確実に除

去し、塗布欠陥の少ない磁気記録媒体を製造する。 【構成】非磁性支持体1上に磁性膜2を形成する工程を 含む磁気記録媒体の製造方法において、非磁性支持体1 を、少なくとも接触面が粘着性物質で構成された回転ロール31および/または少なくとも接触面が多孔性高分子で構成されたクリーニング部材32と接触させることによってクリーニングした後、磁性膜2を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性支持体上に磁性膜を形成する工程 を含む磁気記録媒体の製造方法であって、

前記非磁性支持体を、少なくとも接触面が粘着性物質で 構成された回転クリーニングロールおよびどまたは少な くとも接触面が多孔性高分子で構成されたクリーニング 部材と接触させることによってクリーニングした後、前 記磁性膜を形成することを特徴とする磁気記録媒体の製 造方法。

【請求項2】 前記回転ロールは、粘着性物質のショア 10 一硬度(A)が、20~40°の範囲にある請求項1に 記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項3】 前記粘着性物質は、塩化ビニル樹脂に高 分子量可塑剤を添加したものであることを特徴とする請 求項2に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項4】 前記多孔性高分子は、発泡性ポリウレタ ンである請求項1に記載の磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 5】 前記磁性膜は、ノズルによる塗布方式に よって形成される臍求項1に記載の磁気記録媒体の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、塗布型の磁気記録媒体 の製造方法に関する。

[0 0 0 2]

【従来の技術】この種の磁気記録媒体は、非磁性支持体 上に磁性膜を形成する工程を経て製造される。磁性膜の 形成方法としては、従来より、塗布方式、蒸着方式及び スパッタ方式等が周知である。

f0 0 0 0 3 1

【発明が解決しよとする課題】塗布型磁気記録媒体の磁 性膜、バックコート等の厚さは、通常0.3μm~4. 0 μ mの範囲である。塗布時の塗料の壓さ(ウェット障 厚) に換算すると約2μm~40μmになっている。こ のような途膜形成(塗布)をノズルのような静止型塗布 治具を用いた静止型塗布方式によって形成する場合、塗 布治具と、PET、PENまたはアラミドフィルム等か らなる非磁性支持体との間隙(ウェット膜厚)を超える サイズの異物が存在すると、塗布治異に異物が引っ掛か り塗布スジを発生させる。また塗布スジにならなくて も、異物はドロップアウトの原因となる。従って、製品 の品質、製造時の歩留まり向上のために、異物の除去対 策が非常に重要な課題となっている。

【0004】また、蒸蔫方式、スパッタ方式のように磁 性膜の厚さが非常に薄く、記録密度が高い場合は微小な 異物でも塗布欠陥がドロップアウトとなる。この非磁性 支持体上の異物は非磁性支持体製造時に発生しユーザー に納入されるまでに存在するもの、及びユーザにおいて 磁性膜を形成するまでに非磁性支持体上に新たに付着す 等の人体組織、繊維、設備の摩耗粉等である。

2

【0005】磁気記録媒体製造者は、製品の品質向上、 歩留まり向上の為に、特に静止型塗布方式のような異物 の影響を非常に受け易い生産方式の製品の品質、歩留ま り向上のために様々な検討を行なっている。磁性膜形成 前にこれらの異物を除去するために、様々なクリーニン グを試みてきた。しかし、静止型塗布方式は、リバース ロール惨宿やグラビアシリンダー途布方式のような回転 体を使用した塗布方式に比べ、塗布スジの発生率が格段 に高く、従来のクリーニング手段では、充分な効果が得 られていないのが現状である。例えば、クリーニング手 段として従来より知られている洗浄方式、不織布等によ るワイピング方式、イオン化エア一吹きつけ、吸引によ るクリーニング等のうち、洗浄方式は、クリーニングの 効果は高いが、インラインでの高速連続クリーニング、 真空中での使用(蒸着、スパッタ等による磁性膜形成 法)、片面に既に機能性障(磁性膜、非磁性膜等)が形 成されている場合などの対応が困難である。不織布ある いは織布等によるワイビング方式は、異物の補足効果不 足、布からの発塵等の問題がある。イオン化エアー吹き つけ・吸引方式によるクリーニングも、異物の除去効果

が万全では無く、数種類の方式を組み合わせて、できる だけ良い状態を得ているのが現状であり、充分な効果は 得られていない。

【0006】本発明は、塗布スジの原因となる異物を効 率よく確実に除去し、塗布欠陥の少ない磁気記録媒体を 製造し得る製造方法を提供することである。

[0 0 0 7]

30

【課題を解決するための手段】上述した課題解決のた

め、本発明は、図1及び図2に示すように、非磁性支持 体 1 上に磁性膜 2 を形成する工程を含む磁気記録媒体の 製造方法において、前記非磁性支持体1を、少なくとも 接触面が粘着性物質で構成された回転ロール31および /または少なくとも接触面が多孔性高分子で構成された クリーニング部材32と接触させることによってクリー ニングした後、前記磁性膜2を形成することを特徴とす る。図1及び図2において、クリーニング、ステージA は磁性膜塗布ステージBの前に設定されている。

[0008]

【作用】本発明者は、塗布スジの原因となり易い3μm 以上の暴物の除去方法を総憲研究した結果。関土に示す ように、少なくとも接触面が粘着性物質で構成された回 転ロール31と接触させることによってクリーニングす ることにより、上述した異物を効率よく確実に除去でき ることを見出した。載いは、図2に示すように、少なく とも接触面が多孔性高分子で構成されたクリーニング部 材32と接触させることによってクリーニングすること により、異物を効率よく確実に除去できることを見出し た。そして、このクリーニング工程の後に、非磁性支持 るものが含まれる。異物の内容は、主として塵埃、フケ 50 体1上に磁性膜2を形成することにより、異物による塗 布スジのない磁気記録媒体を製造することができる。 【0009】図1及び図2において、4はノズル等の静 止型塗布治具、5、6はローラである。非磁性支持体1 は矢印aの方向に走行する。また、図1において、回転 ロール31は矢印b1の方向に回転させる。

【0010】図1において、回転ロール31は、ショア
一硬度(A)が20~40°の範囲にある弾性体によって機成するのが望ましい。このような回転ロール31 は、非磁性支持体1との密発性が良くかつ速度な粘着性を有するために異物の構理効果が非常に高いことを分っ 10 塩化ビニル場脂に高分子憂可塑剤を添加したもの(明和ゴム工業株式会社製ベタロン)が望ましい。この粘着性物質は、洗浄等による粘着性回復を含めた繰返しの使用に対して、一般にゴムの業界でいわれる「ほそり」が少なく、長期間安定に使用できるものである。回転ロール 3 1 は回転接触面に粘着性物質を付着させるか、または、全体を粘着性物質によって形成することによって構成される。 四がま

【0011】一方、図2において、多孔性高分子でなる 20 クリーニング部材32は、シート状、ブレード状の形状で使用できる。そして多孔性高分子のみでの使用も可能であるし、適当な支持体33上に多孔性高分子膜として設けてもよい。多孔性高分子業材としては耐那耗性に優れる。容別性ボリウレタンがは適している。容別に入手できる製品例としては、フジボウ愛媛(株)製パルパス、ベルテック(株)製のSMT等がある。

【0012】クリーニング効果を高めるためには、回転ロール81またはクリーニング部材32の異物補提性能が問題となる。この補提性能は、非磁性支持体1から確 30実に異物を取る性能と、取った異物を回転ロール31またはクリーニング部材32中に保持し続ける性能からなる

【0013】非磁性支持体1から確実に異物を取る性能を高めるためには、非磁性支持体1と回転ロール31またはクリーニング部材32との密着性を高めることが必要となる。密着性を確実なものとするためには回転ロール31またはクリーニング部材32を非磁性支持体1に適当な圧力で押つける方法が一般的にとられるが回い場合は、押付けても充分な接触が得られなかったり、非磁性支持体1に傷をつけてしまう等の問題が発生する。回転ロー

【0014】粘着性ロールを使用したクリーニングの先行技術として、特開昭62-17176(富士写真フィルム株式会社)があるが、この先行技術は真空中で蒸着等を行なう際の、回転キャンをクリーニングすることが目的であり、安定な走行性を要求される薄い非磁性支持体から、効果的に異物を除去するための技術とは本質的に異なるものである。

【0015】多孔性高分子は、硬度が40~65°の範囲が非磁性支持体1への密着性が非常に良く、硬度が大きくなると媒体に傷をつけ、小さくなると「ヘタリ」のために効果が発揮されなくなる。また発泡性がゆウレタンは復元力が優れ(圧縮弾性率90%以上)ており、密着性が非常に優れたものとなっている。また開孔率は自由に設定できる。関孔率とクリーニング効果との相関はまり見られないが、一般的には、開孔密度としては12000個/cm² 前後のものが用いられる。

【0016】以上に記載の回転ロール31と多孔性高分子でなるクリーニング部材32はそれぞれ単独でも充分効果がでるが、両者を組合わせて使用することも可能であり、それによって更に高いクリーニング効果を得ることができる。

[0 0 1 7]

【実施例】 実施例 1 ~ 9 及び比較例 1 ~ 6 では、7 5 μ mのポリエステル (PET) フィルムでなる非磁性支持体上に、固形分態度 2 8%の塗料を、ダイノズルを用いて乾燥後厚み 1 μ mになるように塗布を行うに当たり、途布を行う前の段階でインラインで非磁性支持体の表面をクリーニングした。比較例 7 では同様の塗布を行うに当たり、クリーニングを行わなかった。塗布方式、クリーニング条件及び発生した塗布スジの本数の詳細を表 1 に示す。

	验布方式	クリーニング条件	スジ本数
実施例 1	ダイノズル	粘着ロール ベタロン 便度20°	0.4本
実施例 2	ダイノズル	粘着ロール ベタロン 硬度25°	0.7本
実施例 8	ダイノズル	粘着ロール ベタロン 硬度30"	0.4本
実施例 4	ダイノズル	粘着ロール ベタロン 婆皮85°	0.8本
実施例 5	ダイノズル	粘着ロール ベタロン 硬度 40°	1.8本
実施例 6	ダイノズル	発抱ウレタン パルパス 硬度 62° 密度 0.44g/cm ⁵	0.5本
実施例 7	ダイノズル	発泡ウレタン パルパス 硬度 51° 密度 0.37g/cm²	0.5本
実施例 8	ダイノズル	発泡ウレタン パルペス 硬度 42 常度 0.42g/cm²	0.8≭
実施例 9	ダイノズル	粘着ロール ベタロン 観度30° 発泡ウレタン パルパス 硬度 62° 密度 0.44g/cm°	0.2本
比較例 1	ダイノズル	粘着ロール ベタロン 菱皮15°	塗布ムラ
比較例 2	ダイノズル	粘管ロール ベタロン 硬度45°	5.3本
比较例 3	ダイノズル	美泡ウレタン パルパス 硬度 68° 密度 0.43g/cm°	キズ発生
上較例 4	ダイノズル	発泡ウレタン パルペス 硬度 38° 密度 0.89g/cm²	5.5本
比较例 5	ダイノズル	不稼布 パイリーン社 OX1855 (200 μ m.平)	7.4本
比較例 8	ダイノズル	細糸篠布 東レ社 ミラクレーション	8.2本
比較例 7	ダイノズル	クリーニング無し	12.3本

【0018】上記表 1 において、スジ本数は幅550mm、長さ2000m、両面塗布時の平均値である。硬度 30はショアー硬度計(A)を用いて測定した。密度はJISK6505に準じた。粘着ロールは明和ゴム工業

(株)製のベタロンを用いた。発泡ウレタンはフジボウ 愛媛(株)製のパルパスを用いた。

【0019】上記表1から明らかなように、回転ロールの場合、ショアー硬度(A)20~40°の範囲にある 弾性体からなる回転ロールが、異物の補捉効果が非常に高い。回転ロールと非磁性支持体との密急性が良く、かつ、速度な粘巻性を有するためと推測される。

【0020】多孔性高分子でなるクリーニング部材の場合は、硬度40-65°の範囲の多孔性高分子が非常に高い具物捕捉効果を示す。この硬度範囲では、非磁性支持体への密着性が非常に良いためと推測される。硬度が上記値よりも大きくなると手のは、小さくなると「ヘタリ」のために効果が発揮されなくなる。多孔性高分子を用いてクリーニング事材として用いる等、プロッピディスク等にも適用できる。

[0021]

【発明の効果】以上述べたように、本発明に係る磁気記録媒体の製造方法は、非磁性支持体上に磁性膜を形成する工程を含み、非磁性支持体を、少なくとも接触面が粘着性を有する回転ロールおよび/または少なくとも接触面が多れ性高分子でなるクリーニング部材と接触させることによってクリーニングした後、磁性膜を形成するから、途布スジの原因となる異物を効率よく確実に除去し、途布欠陥の少ない磁気記録媒体を製造し得る製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

0 【図1】本発明に係る磁気記録媒体の製造方法を示す図である。

【図2】本発明に係る磁気記録媒体の製造方法を示す図である。

【符号の説明】

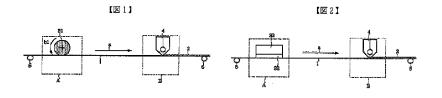
 1
 非磁性支持体

 2
 磁性膜

 3 1
 回転ロール

 3 2
 クリーニング部材

特開平7-65362



フロントページの続き

(72)発明者 細萱 隆二

東京都中央区日本橋 l 丁目18番 l 号 ティーディーケイ株式会社内